

HOCHTEMPERATUR-SCHICHTSYSTEM ZUR WÄRMEABLEITUNG UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG

- 5 Die Erfindung betrifft ein Schichtsystem nach Anspruch 1 und ein Verfahren zur Herstellung eines Schichtsystems nach Anspruch 27 bzw. 33.

10 Die US-PS 3,825,364 zeigt eine äußere Wand, die vollkommen porös ausgebildet ist. Zwischen dieser tragenden Wand und einem Substrat ist ein Hohlraum vorhanden.

15 Die US-PS 5,080,557 zeigt eine Schichtstruktur aus einem Substrat, einer porösen Zwischenschicht und einer absolut dichten äußeren Schicht.

20 Die US-PS 4,318,666 zeigt im Vergleich zur US-PS 5,080,557 zusätzliche Kühlkanäle in dem Substrat, auf dem eine poröse Zwischenschicht und eine dichte äußere Schicht aufgebracht ist.

Die JP 10-231 704 zeigt ein Substrat mit Kühlkanälen und einer porösen Zwischenschicht.

25 Die WO03/006883 sowie die US 6,412,541 zeigen eine poröse Struktur innerhalb einer tragenden Wand, wobei die Wand wiederum außen eine Beschichtung aufweist. Die Wand und die Beschichtung weisen Kühlkanäle auf.

30 Die Schichtstrukturen weisen jedoch eine schlechte Kühlung auf.

Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, die Kühlung in einer Schichtstruktur zu verbessern.

35

Die Aufgabe wird gelöst durch eine Schichtstruktur gemäß Anspruch 1 und ein Verfahren zur Herstellung einer Schichtstruktur nach Anspruch 27 bzw. 33.

5 In den Unteransprüchen sind weitere vorteilhafte Maßnahmen aufgelistet.

Die in den Unteransprüchen aufgelisteten Maßnahmen können in vorteilhafter Art und Weise miteinander kombiniert werden.

10

Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren erläutert.

Es zeigen:

15

Figur 1 bis 6 beispielhafte Schichtsysteme im Querschnitt,

Figur 7 bis 17 eine vergrößerte Darstellung einer porösen Schicht,

20 Figur 18 bis 24 Verfahrensschritte zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Schichtsystems,

Figur 25 eine Gasturbine, und

Figur 26 eine Brennkammer.

25

Figur 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Schichtsystems 1.

30 Das Schichtsystem 1 besteht aus einem Substrat 4.

Das Substrat 4 kann metallisch und/oder keramisch sein.

Insbesondere bei der Anwendung für Turbinenbauteile einer Strömungsmaschine wie Gas- 100 (Fig. 25, aber auch Flugzeugturbine möglich) oder Dampfturbine, wie z.B.

35 Turbinenschaufeln 120, 130 (Fig. 25) oder

Brennkammerauskleidungen 155 (Fig. 26), ist das Substrat 4 eine eisen-, nickel- oder kobaltbasierte Superlegierung.

Das Schichtsystem 1 mit seinem Substrat 4 ist an einer Oberfläche 9 mittelbar oder unmittelbar an einen Bereich 110, 111 (Fig. 25) angrenzt, der ein heißes Medium aufweist. Dieser Bereich 110, 111 ist beispielsweise eine Brennkammer 110 oder ein Heißgaskanal 111 einer Gasturbine 100 (Fig. 25). Auf der Oberfläche 9 können in bekannter Art und Weise Schutzschichten (MCrAlX) gegen Oxidation und Korrosion und/oder Wärmedämmschichten (ZrO_2) vorhanden sein.

- 10 Eine Radialrichtung 11 verläuft senkrecht oder nahezu senkrecht zur Oberfläche 9 des Substrats 4.

Trotz dieser Schutzmaßnahmen gegen zu viel Wärmeeintrag wird das Substrat 4 an einer Oberfläche 14, die der Oberfläche 9 gegenüber liegt, noch zusätzlich gekühlt. Das Schichtsystem 1 ist also in diesem Fall beispielsweise ein hohles Bauteil (z. B. hohle Turbinenschaufel) mit einer inneren Oberfläche 14. Das Substrat 4 wird gekühlt, indem ein Kühlmedium KM durch das hohle Bauteil herangeführt wird, das die Wärme aus dem Substrat 4 an der Oberfläche 14 abführt. Erfindungsgemäß erfolgt dies durch eine poröse Schicht 10, die auf der Oberfläche 14 des Substrats 4 vorhanden ist, um diese Wärme besser an das Kühlmedium abführen zu können.

- 25 Zwischen der porösen Schicht 10 und dem Substrat 4 kann eine beispielsweise metallische Haftvermittlerschicht vorhanden sein.

Die vorstehenden Ausführungen für das Schichtsystem mit dem Substrat 4 und der Schicht 10 gelten analog auch für das Schichtsystem mit dem Substrat 4 / Zwischenschicht und Schicht 10.

Das Kühlmedium KM kann an der freien Oberfläche der porösen Schicht 10 vorbeiströmen oder zumindest teilweise durch die poröse Schicht 10 strömen (Figur 2, 3 4).

Die Figuren 2, 3, 4 zeigen, wie ein Kühlmedium KM durch diese poröse Schicht 10 strömen kann.

5

In Figur 2 strömt das Kühlmedium in einer Axialrichtung 17 (Strömung eines Heißgases in 110, 111, senkrecht zur Radialrichtung 11) durch die gesamte poröse Schicht 10.

10 Im Fall der Brennkammer 110 wird das Kühlmedium KM an einem Ende zugeführt und strömt von einem axialen Ende 161 zu dem anderen Ende 164 (Fig. 26). Dabei besteht die poröse Schicht beispielsweise aus Röhren, die sich in Axialrichtung 17 erstrecken.

Andere Anordnungen sind denkbar.

15 Entsprechendes gilt für den Heißgaskanal 111.

Ebenso kann die poröse Schicht 10 in Axialrichtung 17 in verschiedene Segmente 15 (Fig. 3) aufgeteilt sein, wobei das Kühlmedium KM jeweils separat einem solchen Segment 15 zugeführt wird und dieses durchströmt.

20

Im Fall der Brennkammer 110 (Fig. 26) entspricht dem Segment 15 beispielsweise das Hitzeschildelement 155 (Fig. 26).

25 Durch die Segmente 15 wird verhindert, dass das Kühlmedium KM aufgrund des Druckunterschieds im Heißgaskanal 111 oder in der Brennkammer 110 die poröse Schicht 10 horizontal (in Axialrichtung 17) durchströmt und sich zu stark erwärmt.

Kammerwände können durch Auffüllen von Poren 25 (Fig. 7) in Radialrichtung 11 entstehen, aber auch durch eine entsprechende Anordnung von den Kanälen 26 (Fig. 7) wird eine senkrechte Durchströmung der porösen Schicht 10 erreicht.

30

Dies zeigt auch die WO03/006883, die Teil dieser Offenbarung bzgl. der Anordnung von Segmenten oder Kammern und deren Durchströmung ist.

35

Sowohl bei der Anordnung gemäß Figur 2 und 3 können in dem Substrat 4 Kühlkanäle vorgesehen sein, die es ermöglichen, dass ein Kühlmedium KM aus der porösen Schicht 10 durch das Substrat 4 strömen kann (Fig. 4).

5 Dabei kann dann auf der Oberfläche 9 des Substrats 4 oder einer Schicht auf dem Substrat 4 eine Filmkühlung erzeugt werden, indem das Kühlmedium KM aus der Oberfläche 9 heraustritt.

10

Die Figur 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Schichtsystems 1.

Das Schichtsystem 1 besteht aus einem Substrat 4.

15 Das Substrat 4 kann metallisch und/oder keramisch sein. Insbesondere bei der Anwendung für Turbinenbauteile einer Gas-100 (Fig. 25) oder Dampfturbine, wie z.B. Turbinenschaufeln 120, 130 (Fig. 25) oder Brennkammerauskleidungen 155 (Fig. 26), ist das Substrat 4 eine eisen-, nickel- oder kobaltbasierte Superlegierung.

Auf dem Substrat 4 ist beispielsweise zumindest eine Zwischenschicht 7 vorhanden. Die Zwischenschicht 7 kann metallisch und/oder keramisch sein.

25 Auf die Oberfläche 8 der Zwischenschicht 7 ist die äußere poröse Schicht 10 aufgebracht. Auch diese poröse Schicht 10 kann metallisch und/oder keramisch sei.

Durch das Substrat 4 und die Zwischenschicht 7 hindurch führt beispielsweise ein Kühlkanal 13, durch den ein Kühlmedium

30 (Luft und/oder Dampf oder anderes) hinzugeführt werden kann. Das Kühlmedium, das über den Kühlkanal 13 in die poröse Schicht 10 einströmt, kann innerhalb der Schicht 10 fließen oder auch aus der Oberfläche 16 der äußeren Schicht 10 austreten. Wenn das Kühlmedium aus der Oberfläche 16 austritt, 35 findet eine Effusionskühlung statt.

Bezüglich der Zuführung und Strömung des Kühlmediums KM gelten die Ausführungen zu den Figuren 2, 3 und 4 analog.

Die Zwischenschicht 7 ist beispielsweise eine Oxidations- oder Korrosionsschutzschicht, die beispielsweise die Zusammensetzung MCrAlX aufweist, wobei M für zumindest ein Element der Gruppe Eisen, Kobalt oder Nickel steht. X steht für zumindest ein Element der Gruppe Yttrium und/oder der Seltenen Erden bzw. ein Aktivelement. Ebenso kann die Zwischenschicht 7 eine Platinschicht oder eine platinangereicherte MCrAlX-Schicht sein.

Figur 6 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäß ausgebildeten Schichtsystems 1.

Im Vergleich zu Figur 1 ist keine Zwischenschicht 7 vorhanden, sondern die äußere poröse Schicht 10 liegt direkt auf der Oberfläche 9 des Substrats 4.

Das Material für die Schicht 10 ist beispielsweise aus Siliziumkarbid (SiC), Siliziumoxid (SiO₂), Siliziumnitrid (Si₃N₄) oder Faserwerkstoffen (CMC) bzw. Mischungen daraus.

Die Schicht 10 kann einstückig mit dem Substrat 4 oder der Zwischenschicht 7 ausgeführt sein, so dass keine Haftungsprobleme zwischen Schicht 10 und Substrat 4 existieren.

Die poröse Schicht 10 kann beispielsweise zusammen mit dem Substrat 4 in einem Guss oder durch andere schmelzmetallurgische Verfahren (epitaktisches Aufwachsen) hergestellt worden sein.

Dies bewirkt eine ideale Verbindung zwischen Substrat 4 und poröser Schicht 10 bezüglich Wärmeübertragung und mechanischer Festigkeit zwischen Substrat 4 und Schicht 10 oder Zwischenschicht 7.

Figur 7 zeigt eine vergrößerte Darstellung der äußeren Schicht 10, die sich in einer radialen Richtung 11 (senkrecht zum Substrat 4) erstreckt.

Hier grenzt die poröse Schicht 10 an den Bereich 110, 111 an, d.h. sie liegt auf der Oberfläche 9 des Substrats 4 auf.

Die folgenden Ausführungen bezüglich der Ausbildung der porösen Schicht 10 und die Anbindung an das Substrat 4 betreffen jedoch auch die Anordnung der porösen Schicht 10 auf dem Substrat 4 gemäss den Figuren 1, 2, 3 und 4.

Die äußere poröse Schicht 10 besteht aus vielen Poren 25. Die Porengröße variiert von etwa 0,5 bis mehrere Millimeter ($\geq 2\text{mm}$). Eine Pore 25 wird jeweils umschlossen von Porenwänden 22. Die Porenwände 22 der einzelnen benachbarten Poren 25 treffen sich in einer Wandschnittfläche 19. Durch die poröse Schicht 10 kann ein Kühlmedium KM strömen, indem es aus dem Inneren des Schichtsystems (hohle Turbinenschaufel, Innenseite Brennkammer) 1 herbeigeführt wird, muss aber nicht, da die poröse Schicht 10 als Wärmedämmschicht wirkt und so schon zur thermischen Entlastung des Substrats beiträgt.

Zwischen den Poren 25 können Kanäle 26 in den Porenwänden 22 vorhanden sein, durch die ein Kühlmedium KM strömen kann.

Eine geschlängelte Pfeillinie zeigt, wie ein Kühlmedium vom Substrat 4 aus durch die poröse Schicht 10 strömen kann.

So kann das Kühlmedium KM beispielsweise die poröse Schicht 10 in Radialrichtung 11 durchströmen.

Soll das Kühlmedium KM die poröse Schicht 10 in Axialrichtung 17 durchströmen, sind die Kanäle 26 nicht notwendig.

Die Poren 25 weisen einen Porendurchmesser oder Porenweite 28 auf.

Die Poren 25 weisen in diesem Ausführungsbeispiel im Querschnitt senkrecht zur Radialrichtung 11 einen nahezu viereckigen oder rechtwinkligen Querschnitt auf.

Die poröse Schicht 10 ist beispielsweise so auf dem Substrat 4 oder einer Zwischenschicht 7 angeordnet, dass mehrere

Wandschnittflächen 19 eine Kontaktfläche 37 mit dem Substrat 4 darstellen. Somit grenzt das Substrat 4 oder die Zwischenschicht 7 an Wandschnittflächen 19 und Poren 25.

- 5 Kanten der Porenwände 22, der Kanäle 26 oder der Wandschnittflächen 19 sind zumindest abgerundet, so dass Schmutzpartikel, die mit dem Kühlmedium in die poröse Schicht 10 gelangen, sich nicht an den Kanten verhaken können.
- 10 Die Porengröße 28 ist beispielsweise so groß auslegt, dass Fremdpartikel, die mit dem Kühlmedium die Schicht 10 durchströmen, die poröse Schicht 10 nicht verstopfen, d.h. die Porengröße 28 ist größer als die Größe der Fremdpartikel. Insbesondere weist die poröse Schicht 10 eine (Honig-) Waben-
- 15 struktur auf.

Ein Übergang 20 zwischen einer Porenwand 22 oder Wandschnittfläche 19 und dem Substrat 4 oder der Zwischenschicht 7 ist verbreitert und möglichst großflächig

20 und mit großen Rundungsradien ausgeführt, um Thermospannungen und Kerbwirkungen zu reduzieren und um die Kontaktfläche 37 von Schicht 10 und Substrat 4 oder Zwischenschicht 7 zu vergrößern, so dass eine gute mechanische Anbindung und Wärmeübertragung der porösen Schicht 10 an das Substrat 4

25 oder die Zwischenschicht 7 gegeben ist. Insbesondere ist die Kontaktfläche 37 der Schicht 10 mit dem Substrat 4 oder der Zwischenschicht 7 durch die Wandschnittfläche 19 gegeben (Fig. 12, Stand der Technik). Die Größe der Wandschnittfläche 19 ist erfindungsgemäß am

30 Übergang 20 gegenüber dem Querschnitt der Wandschnittfläche dieser Pore 25 oberhalb des Übergangs 20 dementsprechend verbreitert (Fig. 13).

Wenn die Porenwände 22 die Kontaktfläche zum Substrat 4 oder der Zwischenschicht 7 bilden (Fig. 14, Stand der Technik),

35 ist der Querschnitt des Übergangs 20 erfindungsgemäss verbreitert gegenüber der Dicke der Porenwand 22 oberhalb der Kontaktfläche (Fig. 15).

Die Verbreiterung des Übergangs 20 ist so ausgelegt, dass sich ein unstetiger (Fig. 16) (ein definierter Winkel α) oder stetiger Übergang (Fig. 17) (verschiedene Winkel α_1 , α_2 , ...) von der Porenwand 22 zu der Oberfläche 9, 14 ergibt.

5

Die Oberfläche 9 des Substrats 4, die von der porösen Schicht 10 abgedeckt wird, ist somit größtenteils (> 10%, insbesondere > 20% oder > 30%) mit den Wandschnittflächen 19 oder den Porenwänden 22 kontaktiert.

10

Figur 9 zeigt eine weitere Querschnittsform der Poren 25. Der Querschnitt der Pore 25 ist beispielsweise dreieckförmig ausgebildet. Weitere Querschnittsformen sind denkbar.

15

Figur 8 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Schichtsystems 1.

Entlang der Radialrichtung 11 sind die Porenwände 22 in der Nähe des Substrats 4 oder der Zwischenschicht 7 dicker (Dicke, Durchmesser d) ausgeführt als in der Nähe der äußeren Oberfläche 16 der porösen Schicht 10. Somit ändert sich auch die Porenweite 28 in der Radialrichtung 11, die Porenweite 28 ist nämlich im Nahbereich des Substrats 4 kleiner als im Nahbereich der äußeren Oberfläche 16 des Substrats 4. Durch die dickeren Porenwände 22 in der Nähe des Substrats 4 oder der Zwischenschicht 7 wird eine größere Kontaktfläche 37 zwischen der porösen Schicht 10 und dem Substrat 4 geschaffen (> 10 % der Fläche, die von der porösen Schicht 10 überdeckt ist).

Dies erhöht die mechanische Bindung und den Wärmeübergang der porösen Schicht 10 an das Substrat 4 oder an die Zwischenschicht 7.

20

25

30

35

Der Übergang 20 zwischen einer Porenwand 22 und dem Substrat 4 oder der Zwischenschicht 7 ist beispielsweise ebenfalls verbreitert (Fig. 13, 15, 16, 17).

Die poröse Schicht 10 kann auf bekannte Art und Weise separat hergestellt werden und beispielsweise durch Löten mit dem Substrat 4 verbunden werden.

- 5 Die poröse Schicht 10 kann aber auch direkt auf das Substrat 4 aufgebaut werden.

- Die folgenden Ausführungen gelten für die Anordnung der Schicht 10 auf dem Substrat 4 gemäss der Figuren 1 bis 4. Generell gesehen stellt der Übergang 20 der Porenwände 22 oder der Wandschnittflächen 19 der Schicht 10 auf das massiv tragende Substrat 4 eine mechanische Schwachstelle dar. Insbesondere bei plötzlichen Temperaturschwankungen, wie sie beim Betrieb von Gas- oder Dampfturbinen nicht vermieden werden können, nimmt eine gleichmäßig dünne, poröse Struktur die neue Temperatur sehr viel schneller an als das massive Substrat 4. Damit verbunden sind unterschiedliche thermische Ausdehnungen dieser Bereiche, was im Übergangsbereich von Schicht 10 und Substrat 4 zu extrem hohen Spannungen führen kann. Durch die großflächige und massivere Ausgestaltung der Porenwände 22 in den Übergängen 20 treten solche Effekte nicht mehr oder nur stark vermindert auf.
- 25 Ein konstanter Querschnitt der Porenwände 22 entlang der Radialrichtung 11 würde auch den Wärmeleitungskühlwirkungsgrad reduzieren. Die gesamte eingeleitete Wärme muss von dem Heißgaskanal 110 über das Substrat 4 in die poröse Struktur 10 strömen, wo sie gleichmäßig an die Kühlluft abgegeben wird. Dadurch fließt durch die Porenwände 22 an der Oberfläche 14 des Substrats 4 am meisten Wärme und an der freien Oberfläche 16 weniger. Bleibt der Querschnitt der Porenwand 22 konstant, ändert sich der zugehörige Temperaturgradient in der porösen Schicht 10 analog zur fließenden Wärme, d.h. er ist in der Nähe der Oberfläche 9 groß und zur freien Oberfläche 16 hin kleiner. Da die Wärmeübertragung an die Kühlluft jedoch direkt von der Temperaturdifferenz zur porösen Struk-

tur 10 abhängt, kann so insgesamt nur ein enger begrenztes Maß an Wärme an die Kühlluft übertragen werden.

5 Durch die dickeren Porenwände 22 in der Nähe des Substrats 4 wird die Querschnittsfläche für die Wärmeleitung vergrößert, so dass sich der Temperaturgradient in Radialrichtung 11 abflacht. Dadurch ist es möglich, den für eine effektive Kühlung erforderlichen Temperaturgradienten zwischen den Porenwänden 22 und einem durch die Poren 25 geführten Kühlmittel
10 in weiten Bereichen an der porösen Schicht 10 auf einem möglichst hohen Niveau zu halten.

Figur 10 zeigt ausgehend von Figur 8 (analog aber auch zu
15 Fig. 7, 9) ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Schichtsystems 1.

Auf die poröse Schicht 10 ist eine Schutzschicht 12 aufgebracht.

Insbesondere wenn die poröse Schicht 10 eine metallische,
20 beispielsweise eine MCrAlX-Schicht ist, besteht der Bedarf, die Schicht 10 noch zusätzlich vor weiterem Wärmeeintrag zu schützen. In dem Fall ist die Schutzschicht 12 eine keramische Wärmedämmschicht. Die keramische Wärmedämmschicht kann mittels bekannter Beschichtungsverfahren auf die poröse
25 Schicht 10 aufgebracht werden.

Ebenso kann die Schutzschicht 12 Löcher (nicht dargestellt) aufweisen, aus denen ein Kühlmedium austreten kann (Filmkühlung).

Die Schutzschicht 12 kann auch eine Verschleißschicht darstellen.
30

Figur 11 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Schichtsystems ausgehend von Figur 8 (analog
35 aber auch zu Fig. 7, 9).

Auf die Porenwände 22 ist eine Schutzschicht 12 aufgebracht. Die Schutzschicht 12 stellt keine nur außen auf der Schicht

10 aufgebraachte Schicht dar, sondern bedeckt die äußeren Oberflächen und inneren Oberflächen der Poren 25. Die Schutzschicht 12 kann in einem äußeren Teil der porösen Schicht 10 aufgebracht sein oder kann sich auch bis zum Substrat 4 hin erstrecken.

Ebenso sind ggf. durch die Schutzschicht 12 hindurch gehende gasdurchlässige Verbindungen vorhanden, so dass ein Kühlmedium auch weiterhin aus der porösen Schicht 10 in einen Heißgaskanal austreten kann.

Die poröse Schicht 10 obiger Ausführungsbeispiele kann wie folgt hergestellt werden.

Beispielsweise mittels der Laserstereolithographie wird in einer ersten Schicht 10' beispielsweise aus Kunststoffpartikeln eine erste Negativform der porösen Schicht 10 hergestellt. Da die Struktur der porösen Schicht 10 beispielsweise in einem CAD-Modell vorhanden ist, kann die Schicht 10 virtuell in eine entsprechende Anzahl von Schichten zerlegt werden. Eine solche erste Schicht wird dann mittels der Laserstereolithographie hergestellt, die genau dort die Kunststoffpartikel miteinander durch Aushärten verbindet, wo Poren 25 und Kanäle 26 zwischen Poren 25 vorhanden sind.

Es können dann die weiteren Schichten separat hergestellt werden und miteinander verbunden werden oder auf die erste mit dem Laser behandelte Schicht werden ebenfalls wieder Kunststoffpartikel aufgebracht, die eine zweite Schicht auf der ersten Schicht ergeben. Die zweite Schicht wird dann ebenfalls mit dem Laser gezielt behandelt, so dass dort, wo der Laser auftrifft, die Kunststoffpartikel miteinander verbunden werden.

So wird Schicht für Schicht das gesamte Modell der Negativform der porösen Struktur 10 mittels des CAD-Modells aus Kunststoff aufgebaut. Andere Werkstoffe außer Kunststoff sind ebenso denkbar.

Das so erzeugte Negativ kann mit dem Material der porösen Schicht 10 ausgegossen oder aufgefüllt und verdichtet werden. Der Kunststoff wird dann beispielsweise durch Ausbrennen oder Auslaugen entfernt.

5

Ebenso ist es möglich, mittels der Laserstereolithographie ein Modell der porösen Schicht 10 (Figur 7, 8) so aufzubauen, dass durch Abformen des Modells eine Gussform 46 (Figur 23) entsteht und dann anschließend durch das Ausgießen der Guss-

10

form 46 die poröse Schicht 10 entsteht. Die Gussform 46 besteht aus Volumenkörpern 43, den ausgefüllten Poren 25 und ggf. Stegen 40, die ausgefüllten Kanälen 26 entsprechen.

15

Weitere Verfahren zur Herstellung der porösen Schicht 10 sind denkbar.

Insbesondere kann die poröse Schicht 10 schichtweise hergestellt (Fig. 18 bis Fig. 22, 24) werden.

20

In einem ersten Verfahrensschritt (Fig. 18) werden die Wandschnittflächen 19 auf das Substrat 4 aufgebracht, die die Kontaktfläche 37 mit dem Substrat 4 bilden. Somit wird ein erster Teil 10' der Schicht 10 gebildet.

25

Eine Draufsicht auf das Bauteil 1 gemäß Figur 18 (Fig. 19) zeigt, dass das Substrat 4 nur teilweise mit dem Material der Schicht 10 beschichtet ist. An den Stellen 23, an denen Poren 25 ausgebildet sein sollen, ist das Substrat 4 unbedeckt.

30

In einem weiteren Verfahrensschritt wird weiteres Material auf ein Schichtsystem 1 gemäß Figur 18 aufgebracht (Figur 20). Die Stellen 23 können beispielsweise mit einem anderen Material als dem Material der Schichten 10', 10'' aufgefüllt werden, um das Auffüllen zu verhindern. Dieses andere Material für die Stellen 23 ist auslaugbar oder ausbrennbar, wo-

35

hingegen das Material der Porenwände 22 nicht in dieser Weise
entfernbar ist.

Die unbeschichteten Stellen 23 gemäß des Behandlungsschritts
gemäß Figur 18 sind nun verschlossen, so dass sich erste

5 Poren 25 gebildet haben, die an das Substrat 4 angrenzen. Der
Schichtbereich 10' ist um einen weiteren Schichtbereich 10''
ergänzt worden.

Eine Aufsicht (Fig. 21) auf ein Schichtsystem 1 gemäß Figur
10 20 zeigt Löcher in einer solchen Oberfläche, die nach einer
weiteren Schichtaufbringung Poren 25 ergeben.

Gestrichelt angedeutet sind die Poren 25, die mittlerweile
geschlossen worden sind. Diese Prozedur wird schrittweise
(Fig. 22) weiterverfolgt, bis sich eine poröse Schicht 10

15 beispielsweise gemäß Figur 4 ergibt.

Figur 24 zeigt schematisch wie eine poröse Schicht 10 herge-
stellt werden kann, nämlich durch Drucken der porösen Struk-
20 tur.

Hierbei wird, ähnlich wie bei der Stereolithographie, die
Struktur aus einzelnen Schichten nacheinander aufgebaut, nur
dass hier kein Laser Kunststoffpartikel miteinander ver-
schmilzt, sondern es wird eine hauchdünne Druckpaste, die Ma-
25 terial der Schicht 10 enthält, wie z.B. Farbe, Schicht für
Schicht über die Folgeschicht 49 gedruckt. Dieses Verfahren
ermöglicht, dass der Werkstoff der porösen Schicht direkt zum
Drucken verwendet werden kann. Dabei ist der Werkstoff bei-
spielsweise als feines Pulver mit einem Bindemittel versetzt.

30 Ist die poröse Schicht 10 fertig gedruckt, so wird das Binde-
mittel in einem Ofen ausgedampft und dann das Material der
porösen Schicht 10 miteinander versintert. Die Verwendung
eines Kunststoffkerns oder die Herstellung einer Gussform
35 entfällt hier.

Die Figur 25 zeigt eine Gasturbine 100 in einem Längsteilschnitt.

Die Gasturbine 100 weist im Inneren einen um eine Rotationsachse 102 drehgelagerten Rotor 103 auf, der auch als Turbinenläufer bezeichnet wird. Entlang des Rotors 103 folgen aufeinander ein Ansauggehäuse 104, ein Verdichter 105, eine beispielsweise torusartige Brennkammer 110, insbesondere Ringbrennkammer 106, mit mehreren koaxial angeordneten Brennern 107, eine Turbine 108 und das Abgasgehäuse 109. Die Ringbrennkammer 106 kommuniziert mit einem beispielsweise ringförmigen Heißgaskanal 111. Dort bilden beispielsweise vier hintereinandergeschaltete Turbinenstufen 112 die Turbine 108. Jede Turbinenstufe 112 ist aus zwei Schaufelringen gebildet. In Strömungsrichtung eines Arbeitsmediums 113 gesehen folgt im Heißgaskanal 111 einer Leitschaufelreihe 115 eine aus Laufschaufeln 120 gebildete Reihe 125.

Die Leitschaufeln 130 sind dabei am Stator 143 befestigt, wohingegen die Laufschaufeln 120 einer Reihe 125 mittels einer Turbinenscheibe 133 am Rotor 103 angebracht sind. An dem Rotor 103 angekoppelt ist ein Generator oder eine Arbeitsmaschine (nicht dargestellt).

Während des Betriebes der Gasturbine 100 wird vom Verdichter 105 durch das Ansauggehäuse 104 Luft 135 angesaugt und verdichtet. Die am turbinenseitigen Ende des Verdichters 105 bereitgestellte verdichtete Luft wird zu den Brennern 107 geführt und dort mit einem Brennmittel vermischt. Das Gemisch wird dann unter Bildung des Arbeitsmediums 113 in der Brennkammer 110 verbrannt. Von dort aus strömt das Arbeitsmedium 113 entlang des Heißgaskanals 111 vorbei an den Leitschaufeln 130 und den Laufschaufeln 120. An den Laufschaufeln 120 entspannt sich das Arbeitsmedium 113 impulsübertragend, so dass die Laufschaufeln 120 den Rotor 103 antreiben und dieser die an ihn angekoppelte Arbeitsmaschine.

Die dem heißen Arbeitsmedium 113 ausgesetzten Bauteile unterliegen während des Betriebes der Gasturbine 100 thermischen Belastungen. Die Leitschaufeln 130 und Laufschaufeln 120 der in Strömungsrichtung des Arbeitsmediums 113 gesehen ersten Turbinenstufe 112 werden neben den die Ringbrennkammer 106 auskleidenden Hitzeschildsteinen am meisten thermisch belastet. Um den dort herrschenden Temperaturen standzuhalten, werden diese mittels eines Kühlmittels gekühlt. Ebenso können die Schaufeln 120, 130 Beschichtungen gegen Korrosion (MCrAlX; M = Fe, Co, Ni, X=Y, Seltenen Erden) und Wärme (Wärmedämmschicht, beispielsweise ZrO_2 , Y_2O_3 - ZrO_2) aufweisen. Im Inneren der Turbinenschaufeln 120, 130 kann eine poröse Schicht 10 beispielsweise gemäß Figur 1 bis 4 aufgebracht sein. Ebenso kann die poröse Schicht 10 die Schaufel 120, 130 im Heißgaskanal 111 begrenzen.

Die Leitschaufel 130 weist einen dem Innengehäuse 138 der Turbine 108 zugewandten Leitschaufelfuß (hier nicht dargestellt) und einen dem Leitschaufelfuß gegenüberliegenden Leitschaufelkopf auf. Der Leitschaufelkopf ist dem Rotor 103 zugewandt und an einem Befestigungsring 140 des Stators 143 festgelegt.

25

Die Brennkammer 110 in Figur 26 ist beispielsweise als so genannte Ringbrennkammer ausgestaltet, bei der eine Vielzahl von in Umfangsrichtung um die Turbinenwelle 103 herum angeordneten Brennern 102 in einen gemeinsamen Brennkammeraum münden. Dazu ist die Brennkammer 110 in ihrer Gesamtheit als ringförmige Struktur ausgestaltet, die um die Turbinenwelle 103 herum positioniert ist.

Zur Erzielung eines vergleichsweise hohen Wirkungsgrades ist die Brennkammer 110 für eine vergleichsweise hohe Temperatur des Arbeitsmediums M von etwa 1000°C bis 1600°C ausgelegt. Um auch bei diesen, für die Materialien ungünstigen Betriebspa-

rametern eine vergleichsweise lange Betriebsdauer zu ermöglichen, ist die Brennkammerwand 153 auf ihrer dem Arbeitsmedium M zugewandten Seite mit einer aus Hitzeschildelementen 155 gebildeten Innenauskleidung versehen. Jedes Hitzeschildelement 155 ist arbeitsmediumsseitig mit einer besonders hitzebeständigen Schutzschicht ausgestattet oder aus hochtemperaturbeständigem Material gefertigt. Aufgrund der hohen Temperaturen im Inneren der Brennkammer 110 ist zudem für die Hitzeschildelemente 155 bzw. für deren Halteelemente ein
5 Kühlsystem vorgesehen.
10

Im Inneren der Halteelemente ist dann eine poröse Schicht 10 beispielsweise gemäss Figur 1 bis 4 aufgebracht.

Ebenso kann die poröse Schicht 10 auch außen zu der Brennkammer 111 hin angeordnet sein.

15

Die Brennkammer 110 ist insbesondere für eine Detektion von Verlusten der Hitzeschildelemente 155 ausgelegt. Dazu sind zwischen der Brennkammerwand 153 und den Hitzeschildelementen
20 155 eine Anzahl von Temperatursensoren 158 positioniert.

Patentansprüche

1. Schichtsystem (1),

zumindest bestehend aus einem Substrat (4) und
5 einer zumindest teilweisen porösen Schicht (10) auf dem
Substrat (4),
wobei eine Pore (25) der porösen Schicht (10) jeweils be-
grenzt ist durch Porenwände (22),
die (22) zum Teil an eine Oberfläche (9, 14) des Sub-
10 strats (4) angrenzen,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Porenwände (22),
15 die an die Oberfläche (9, 14) angrenzen,
im Bereich der Oberfläche (9, 14) des Substrats (4) eine
vergrößerte Querschnittsfläche aufweisen im Vergleich zu
den Porenwänden (22),
die nicht an den Bereich der Oberfläche (9, 14)
20 angrenzen,
so dass sich eine verbesserte mechanische Anbindung der
Porenwände (22) an das Substrat (4) ergibt.

25 2. Schichtsystem nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass das Schichtsystem (1) mit seinem Substrat (4) mit
30 seiner Oberfläche (9) an einen Bereich (110, 111)
angrenzt,
der ein heißes Medium aufweist, und
dass die poröse Schicht (10) auf der der Oberfläche (9)
gegenüberliegenden Oberfläche (14) des Substrats (4) aus-
35 gebildet ist.

3. Schichtsystem nach Anspruch 1 oder 2,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

5

dass das Schichtsystem (1) mit der Oberfläche (9) seines
Substrats (4) einem heißen Medium aussetzbar ist,
das in einem Bereich (110, 111) vorhanden ist, und
dass die poröse Schicht (10) auf der Oberfläche (9) des
10 Substrats (4) ausgebildet ist.

4. Schichtsystem nach Anspruch 1, 2 oder 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

15

dass die Kontaktzonen zwischen Schicht (10) und Substrat
(4) an der Oberfläche (9, 14) jeweils durch eine
Wandschnittfläche (19) gebildet sind, und
dass der Größe der Wandschnittfläche (19) an der
20 Oberfläche (9, 14) gegenüber der Wandschnittflächen (19),
die nicht an den Bereich der Oberfläche (9, 14)
angrenzen,
vergrößert ist,
so dass sich eine verbesserte mechanische Anbindung der
25 Wandschnittfläche (19) an das Substrat (4) ergibt.

5. Schichtsystem nach Anspruch 1 oder 4,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

30

eine Kontaktfläche der Porenwände (22) und/oder der
Wandschnittflächen (19) mit dem Substrat (4) mindestens
10% der Oberfläche (9, 14) des Substrats (4) ausmacht,
die von der porösen Schicht (10) bedeckt wird.

35

6. Schichtsystem nach Anspruch 1 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass

5 die Dicke der Porenwände (22),
insbesondere in einer radialer Richtung (11),
die senkrecht zur Oberfläche des Substrats (4) verläuft,
unterschiedlich ist.

10

7. Schichtsystem nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass

15 die Dicke der Porenwände (22) einen Gradienten entlang
der radialen Richtung (11) aufweist.

8. Schichtsystem nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass

20

die Dicke der Porenwände (22) in der Nähe des Substrats
(4) größer ist.

25 9. Schichtsystem nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass

30 die Dicke der Porenwände (22) ausgehend vom Substrat (4)
hin zur äußeren Oberfläche (16) der porösen Schicht (10)
größer ausgebildet ist.

10. Schichtsystem nach Anspruch 1, 6, 7, 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet,

dass sich eine radiale Richtung (11) ausgehend vom
Substrat (4) hin zur äußeren Oberfläche (16) des
Schichtsystems (1) erstreckt, und
dass die Porengrößen (28) der Poren (25) einen Gradienten
entlang der radialen Richtung (11) aufweisen.

11. Schichtsystem nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Porengröße (28) in der Nähe des Substrats (4) kleiner
ist als in der Nähe der äußeren Oberfläche (16) der porösen
Schicht (10).

12. Schichtsystem nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

Kanten von Porenwänden (22) oder von Kanälen (26) in den
Porenwänden (22) zumindest teilweise abgerundet sind.

13. Schichtsystem nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die poröse Schicht (10) eine Wabenstruktur aufweist.

14. Schichtsystem nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

die poröse Schicht (10) eine von einem Kühlmedium zumindest
teilweise durchströmbare Struktur aufweist.

15.Schichtsystem nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die poröse Schicht (10) zumindest im Bereich der äußeren
Oberfläche (16) der Schicht (10) zumindest eine Schutz-
schicht (12) aufweist.

16.Schichtsystem nach Anspruch 1 oder 15,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

innerhalb der porösen Schicht (10) zumindest im Bereich
der äußeren Oberfläche (16) zumindest eine Schutzschicht
(12) aufgebracht ist.

17.Schichtsystem nach Anspruch 1 oder 15,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

zumindest eine Schutzschicht (12) auf die Oberfläche (16)
der porösen Schicht (10) aufgebracht ist.

18.Schichtsystem nach Anspruch 15, 16 oder 17,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die zumindest eine Schutzschicht (12) metallisch oder ke-
ramisch ist.

19.Schichtsystem nach Anspruch 15, 16, 17 oder 18,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

dass die poröse Schicht (10) metallisch ist, und
dass die Schutzschicht (12) keramisch ist.

20. Schichtsystem nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

das Schichtsystem (1) ein Gas- oder Dampfturbinenbauteil,
insbesondere eine Turbinenschaufel (120, 130) oder eine
Brennkammerauskleidung (155), ist.

21. Schichtsystem nach Anspruch 1 oder 20,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

das Substrat (4) metallisch ist,
insbesondere eine eisen-, nickel- oder kobaltbasierte
Superlegierung.

22. Schichtsystem nach Anspruch 1 oder 18,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die poröse Schicht (10) keramisch ausgebildet ist.

23. Schichtsystem nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die poröse Schicht (10) metallisch ist,
insbesondere die Zusammensetzung einer MCrAlX-Zusammen-
setzung aufweist,
wobei M für zumindest ein Element der Gruppe Eisen,
Kobalt oder Nickel steht,
sowie X Yttrium und/oder zumindest ein Element der Selte-
nen Erden ist.

24.Schichtsystem nach Anspruch 1, 22 oder 23,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die poröse Schicht (10) mit dem Substrat (4) einstückig
5 ausgebildet ist.

25.Schichtsystem nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

10 das Schichtsystem (1) Kühlkanäle (13, 26) in dem Substrat
(4) und/oder in den Porenwänden (22) aufweist.

15 26.Schichtsystem nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Poren (25) der Schicht (10) eine Größe (28) aufwei-
sen,

20 die größer ist als die Größe von Fremdpartikeln in einem
Medium,
das die Schicht (10) durchströmt.

25 27.Verfahren zur Herstellung eines Schichtsystems (1) mit

einer porösen Schicht (10), insbesondere nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

30 die poröse Schicht (10) in mehreren Teilschritten
schichtweise hergestellt wird.

28.Verfahren nach Anspruch 27,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

35 die äußere Oberfläche der porösen Schicht (10) mit dem
Substrat (4) verbunden wird, insbesondere durch Löten.

29. Verfahren nach Anspruch 27,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

die Stereolithographie, insbesondere die Laser-Stereolithographie verwendet wird,
um die poröse Schicht (10) herzustellen.

30. Verfahren nach Anspruch 27 oder 29,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

schichtweise (10', 10'', 10''') Kunststoff oder ähnliches
als Negativform auf das Substrat (4) aufgebracht wird,
und mittels eines Lasers (20) erhärtet wird,
so dass sich die Poren (25) der porösen Schicht (10) ergeben,
die dann mit dem Material der Schicht (10) umfüllt, insbesondere umgossen werden,
so dass sich die poröse Schicht (10) ergibt.

31. Verfahren nach Anspruch 27 oder 29,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

dass ein Modell der porösen Schicht (10), insbesondere aus Kunststoff, hergestellt wird,
von dem durch Abformen eine Gussform für die poröse Schicht (10) erstellt wird, und
dass die poröse Schicht (10) mit dieser Gussform hergestellt wird.

32.Verfahren nach Anspruch 27,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

schichtweise Druckpaste,

5 die Material der Schicht (10) enthält,

so auf das Substrat (4) aufgebracht wird,

dass sich die poröse Schicht (10) und die Poren (25) ergeben.

10

33.Verfahren zur Herstellung eines Schichtsystems nach Anspruch 1,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

15

die poröse Schicht (10) zusammen mit dem Substrat (4) hergestellt wird.

34.Verfahren nach Anspruch 33,

20

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass

das Substrat (4) zusammen mit der porösen Schicht (10) schmelzmetallurgisch, insbesondere abgegossen, hergestellt wird.

25

1 / 14

FIG 1

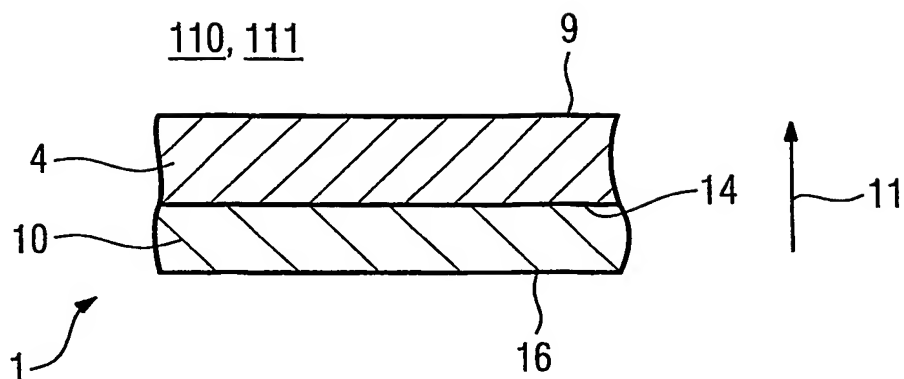


FIG 2

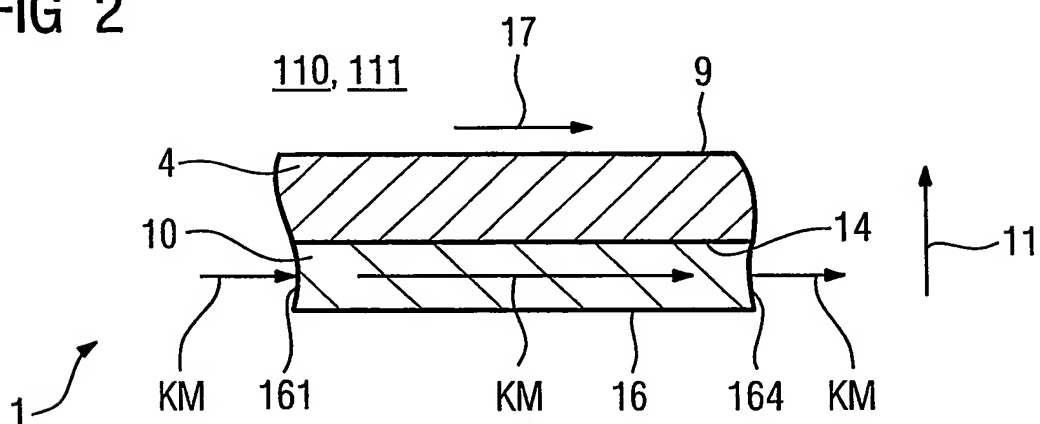
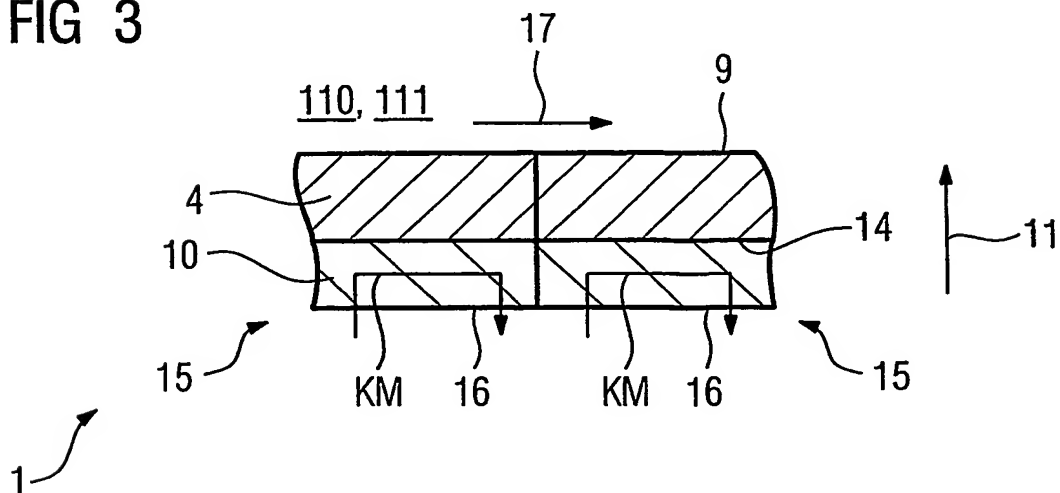


FIG 3



2 / 14

FIG 4

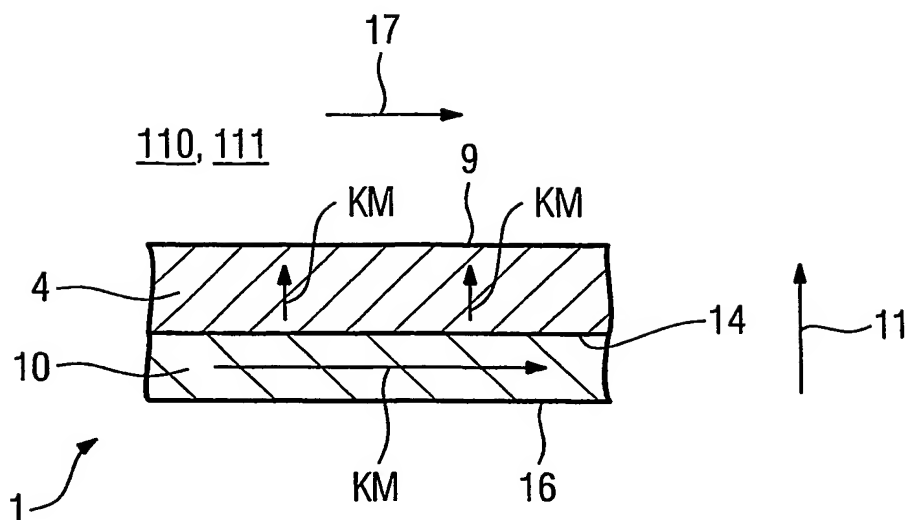


FIG 5

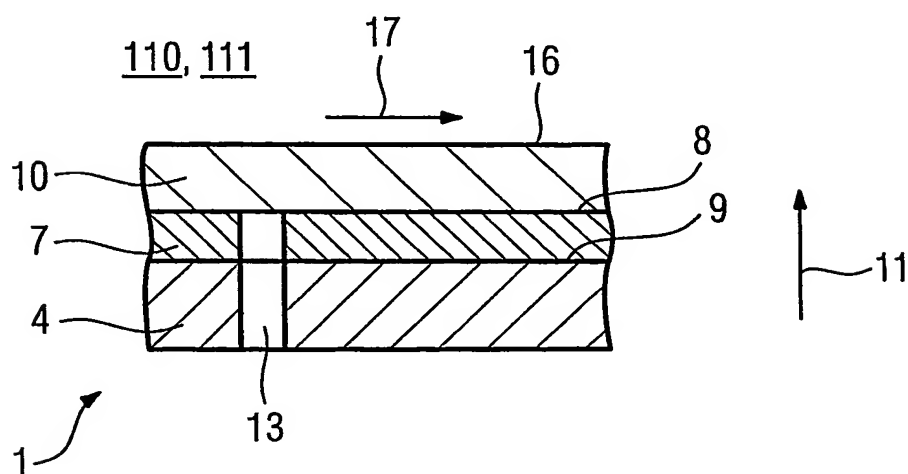


FIG 6

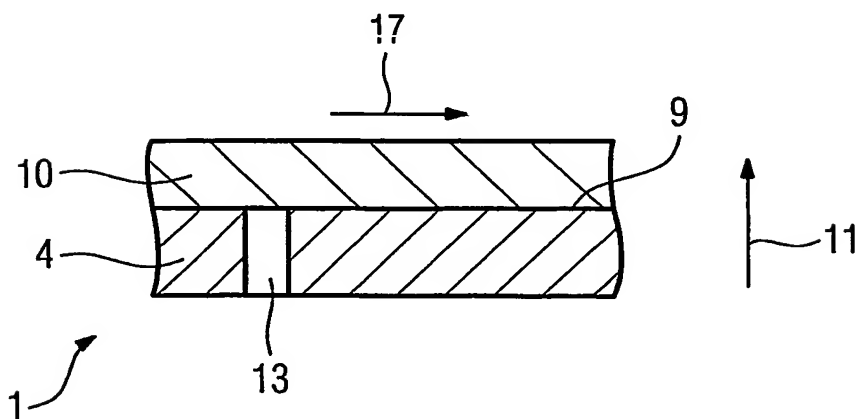
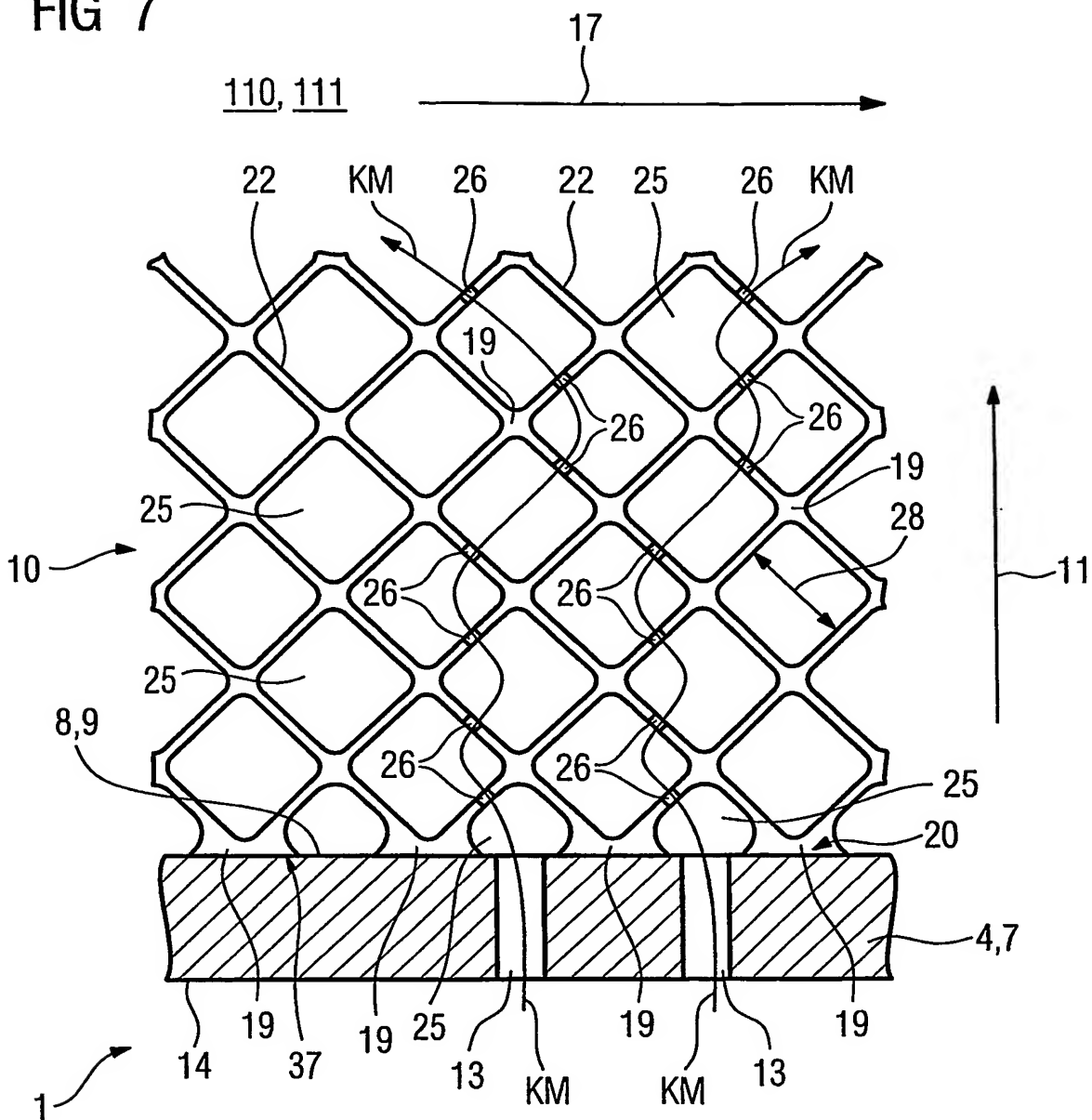


FIG 7



4 / 14

FIG 8

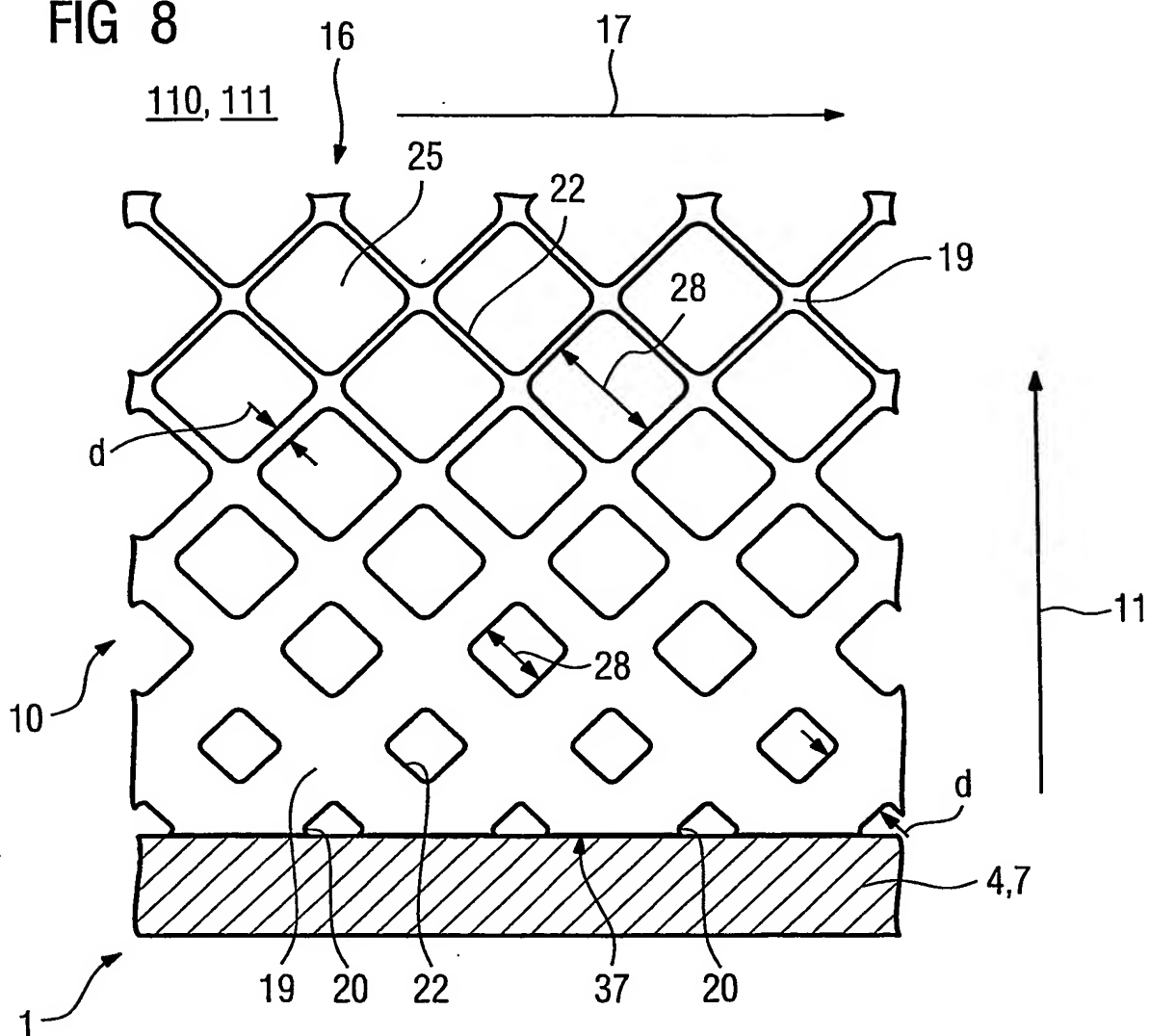


FIG 9

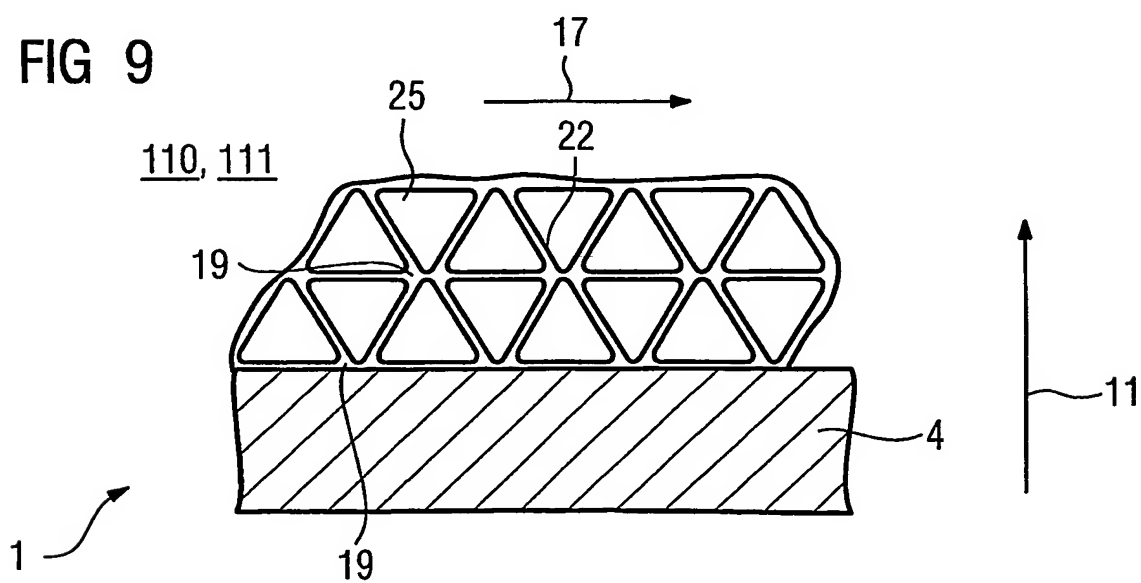
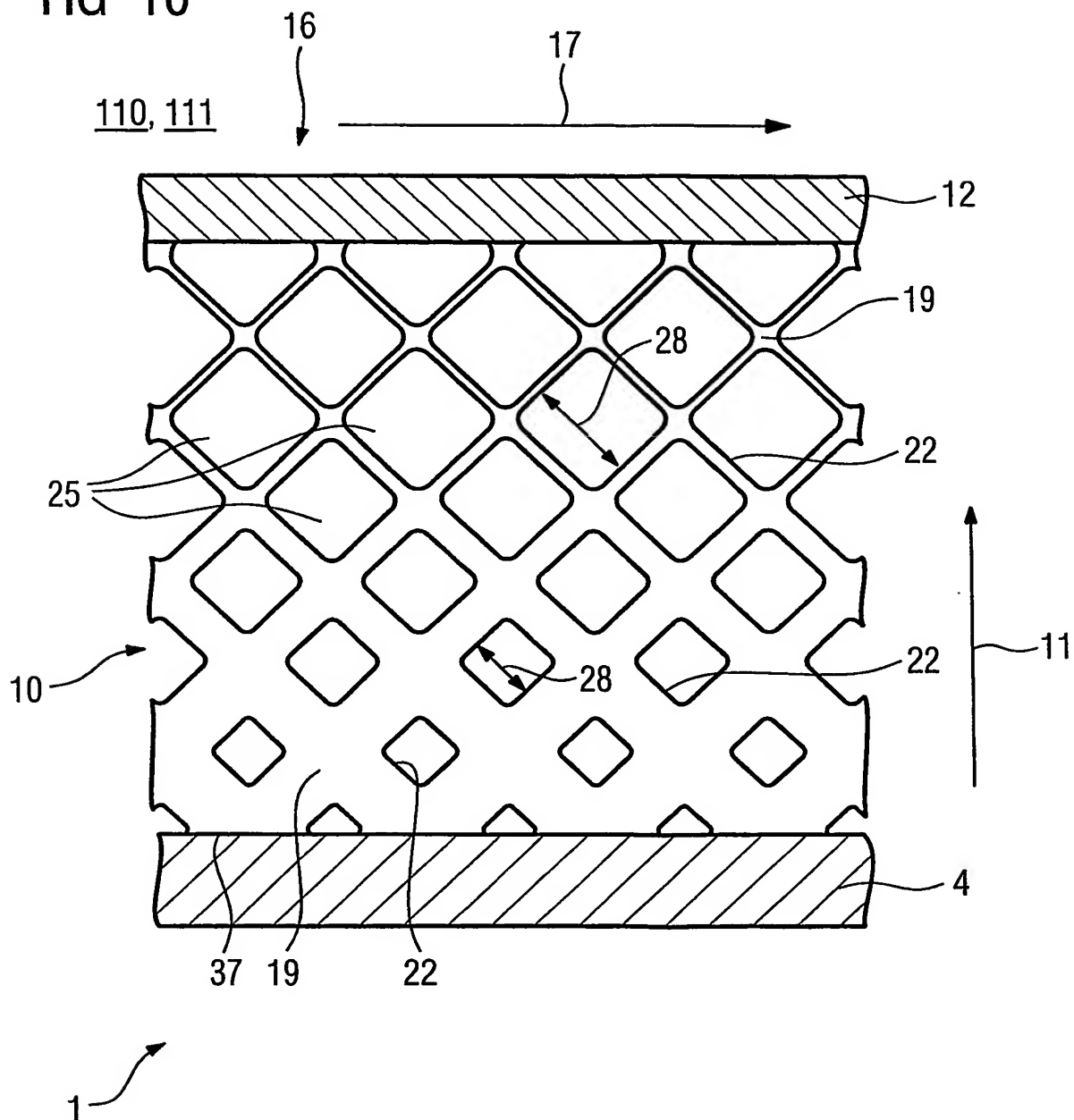


FIG 10



6/14

FIG 11

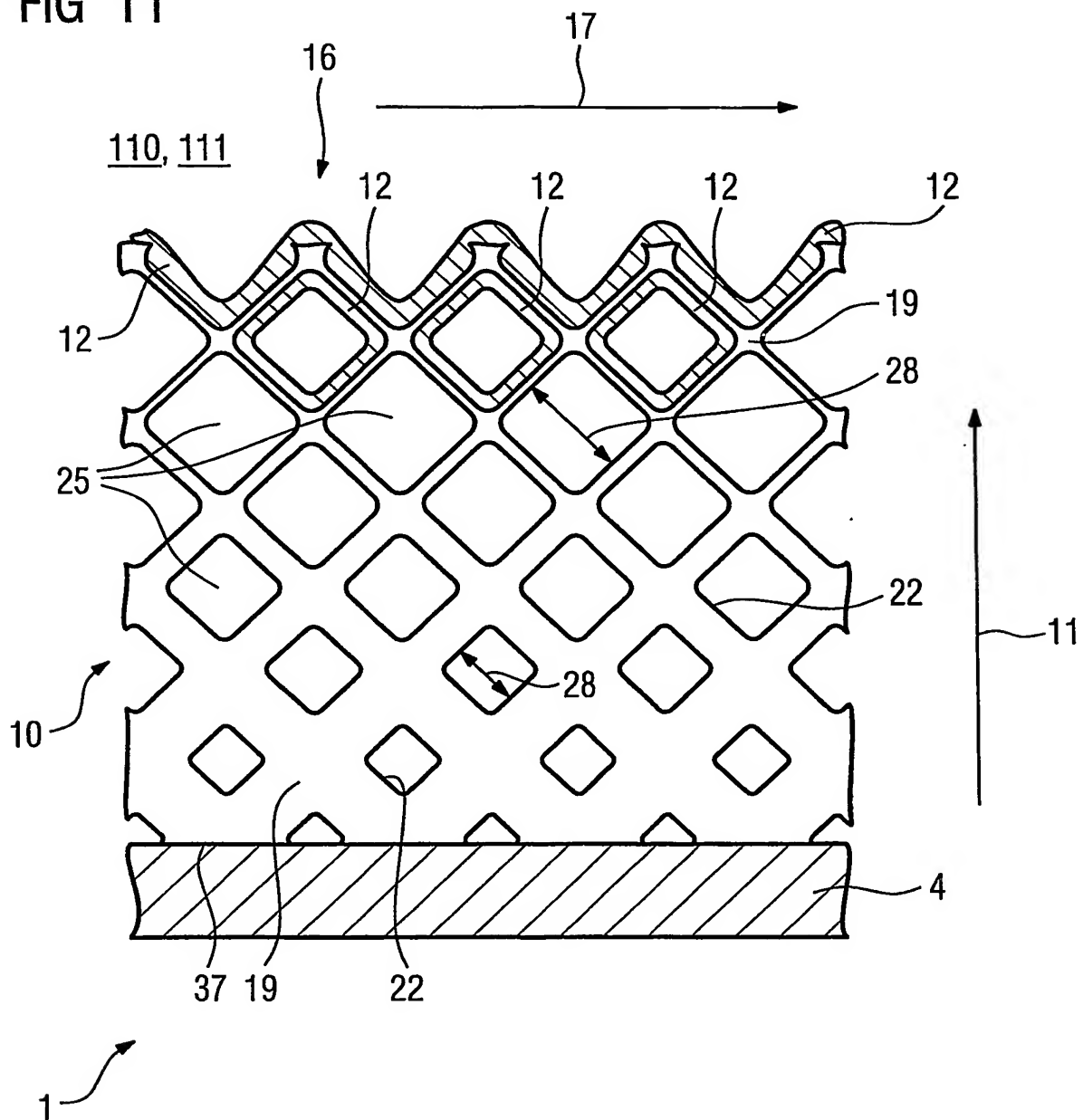
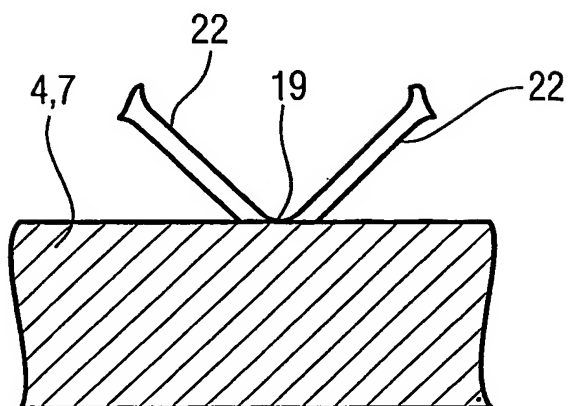
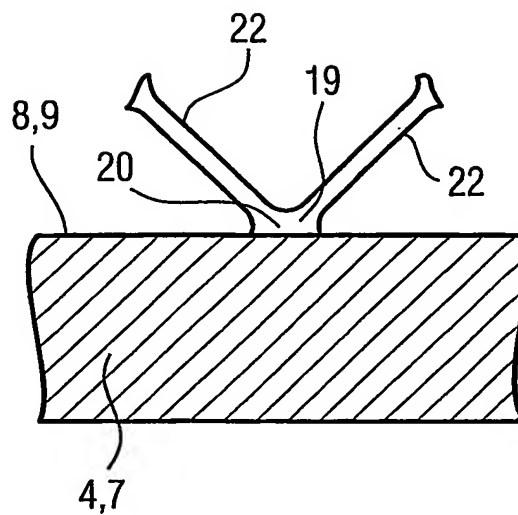


FIG 12

(Stand der Technik)

**FIG 13****FIG 14**

(Stand der Technik)

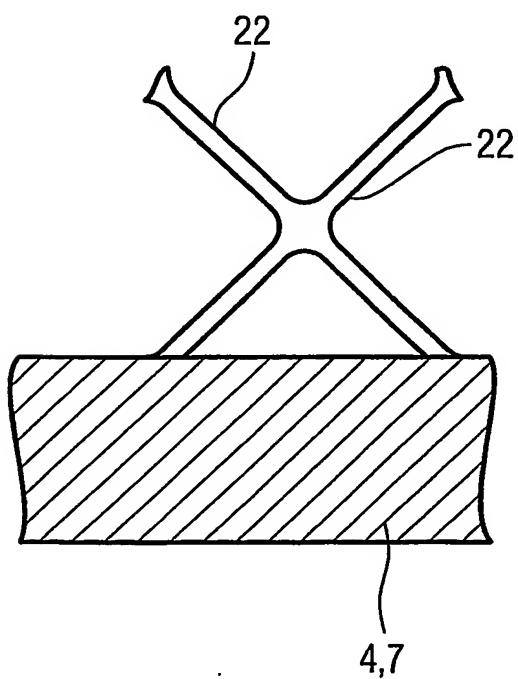
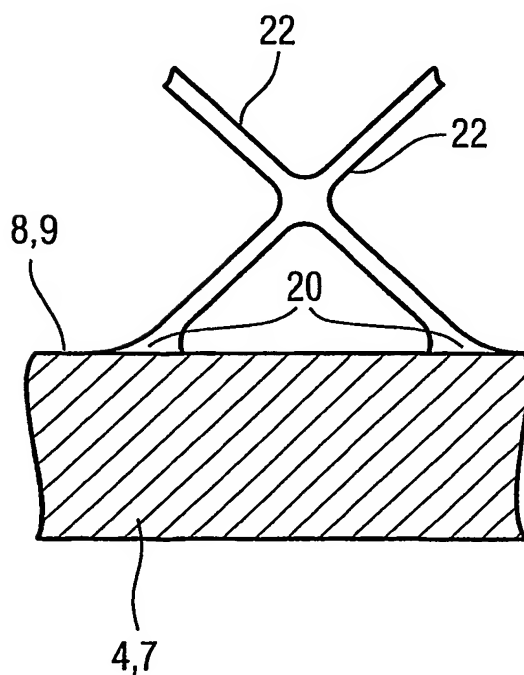
**FIG 15**

FIG 16

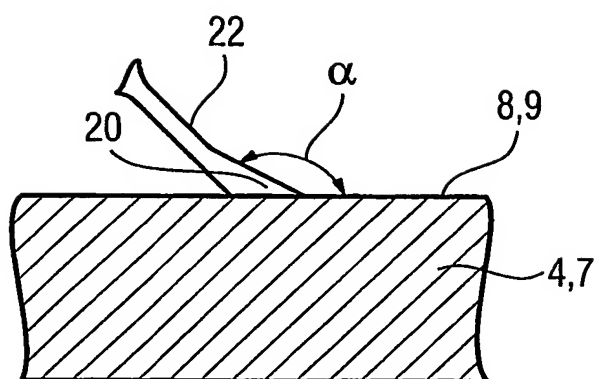


FIG 17

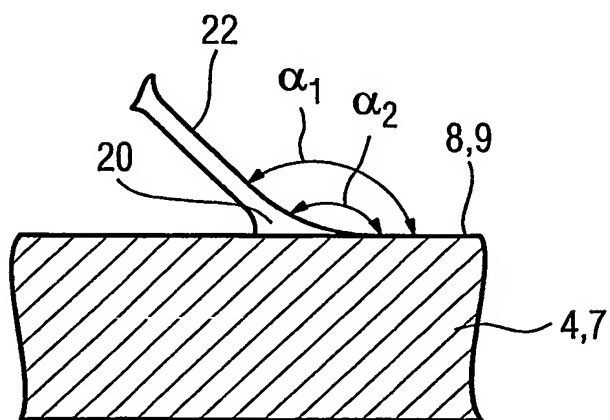


FIG 18

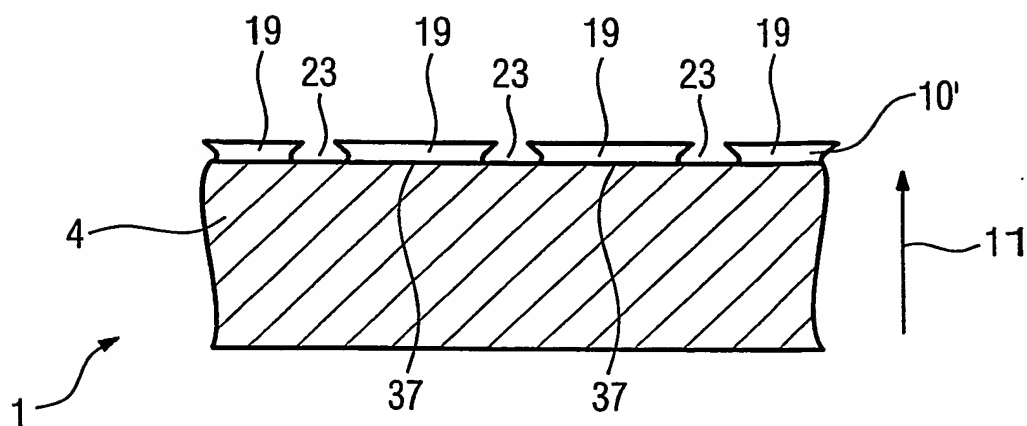


FIG 19

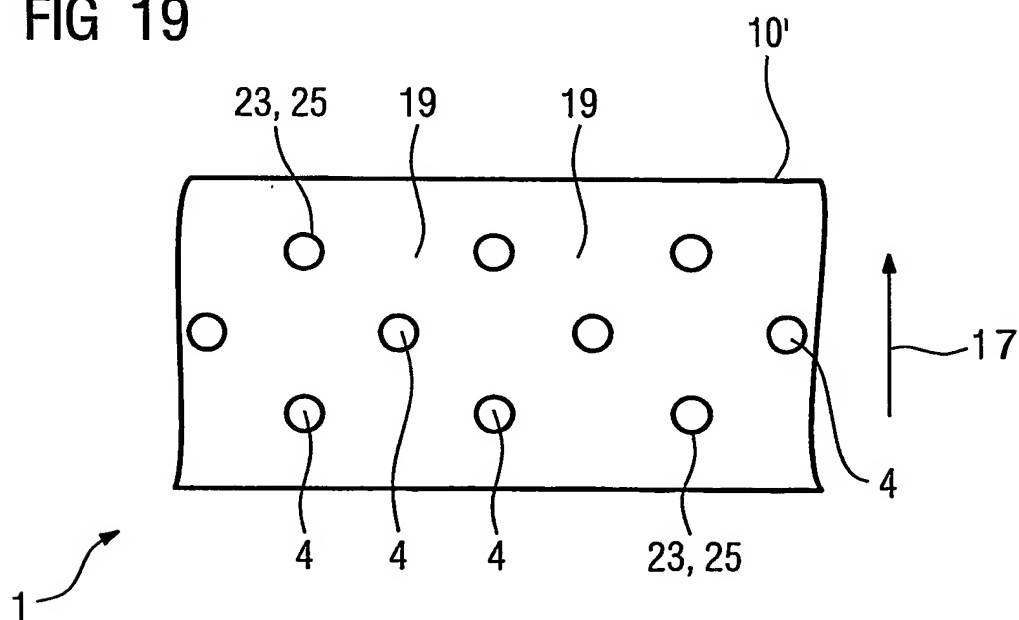


FIG 20

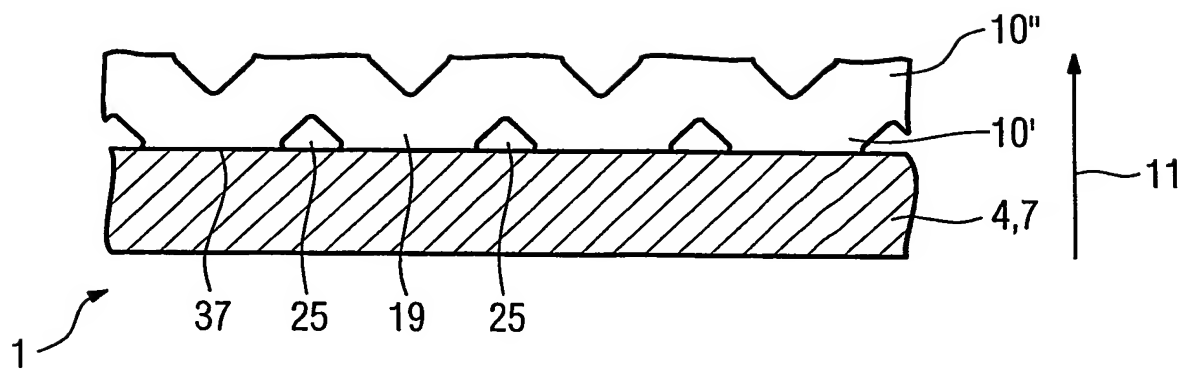
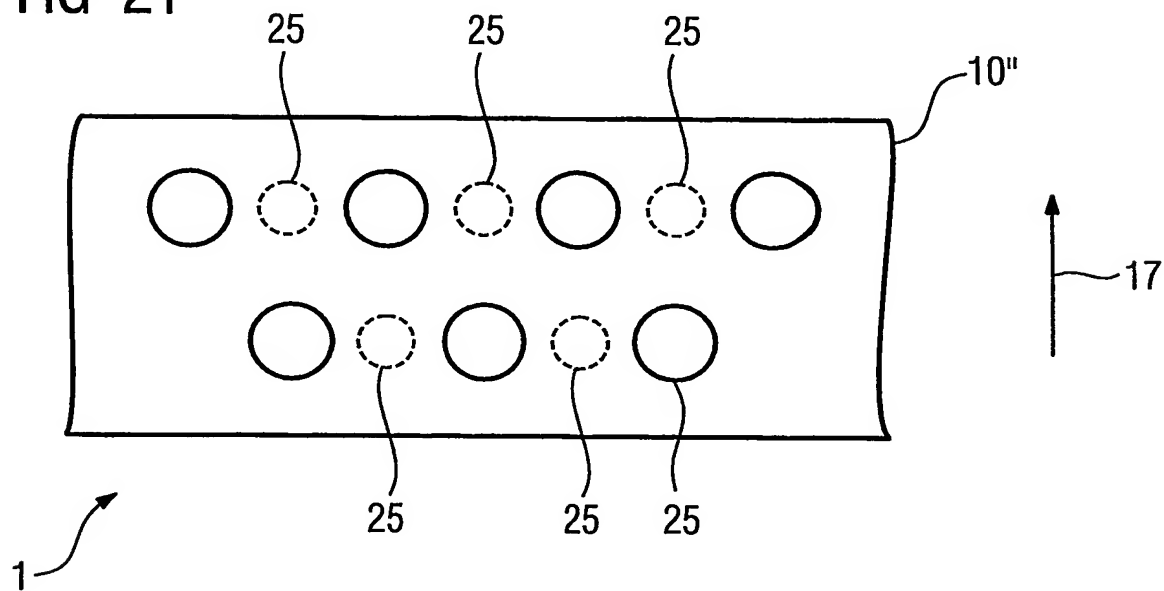


FIG 21



11 / 14

FIG 22

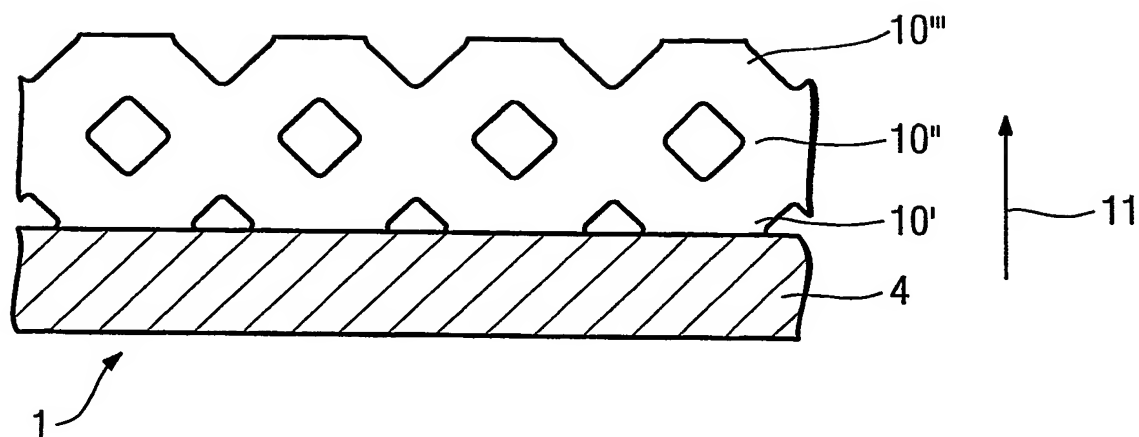


FIG 23

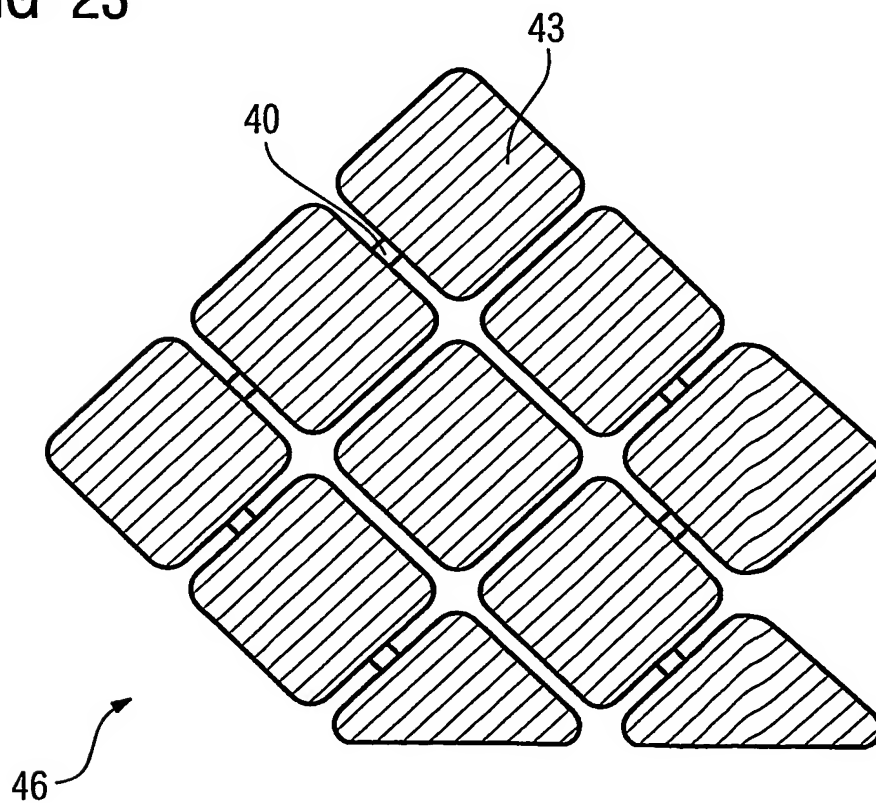


FIG 24

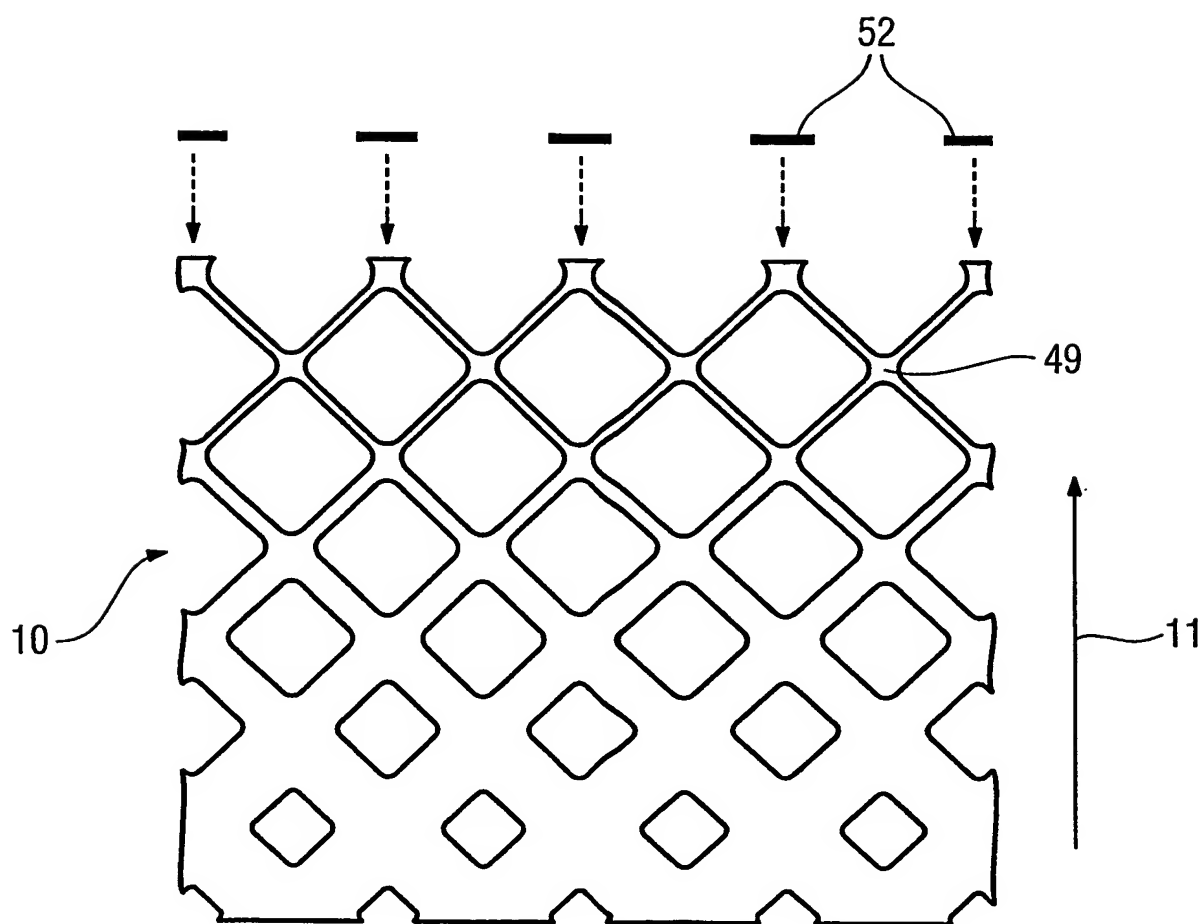


FIG 25

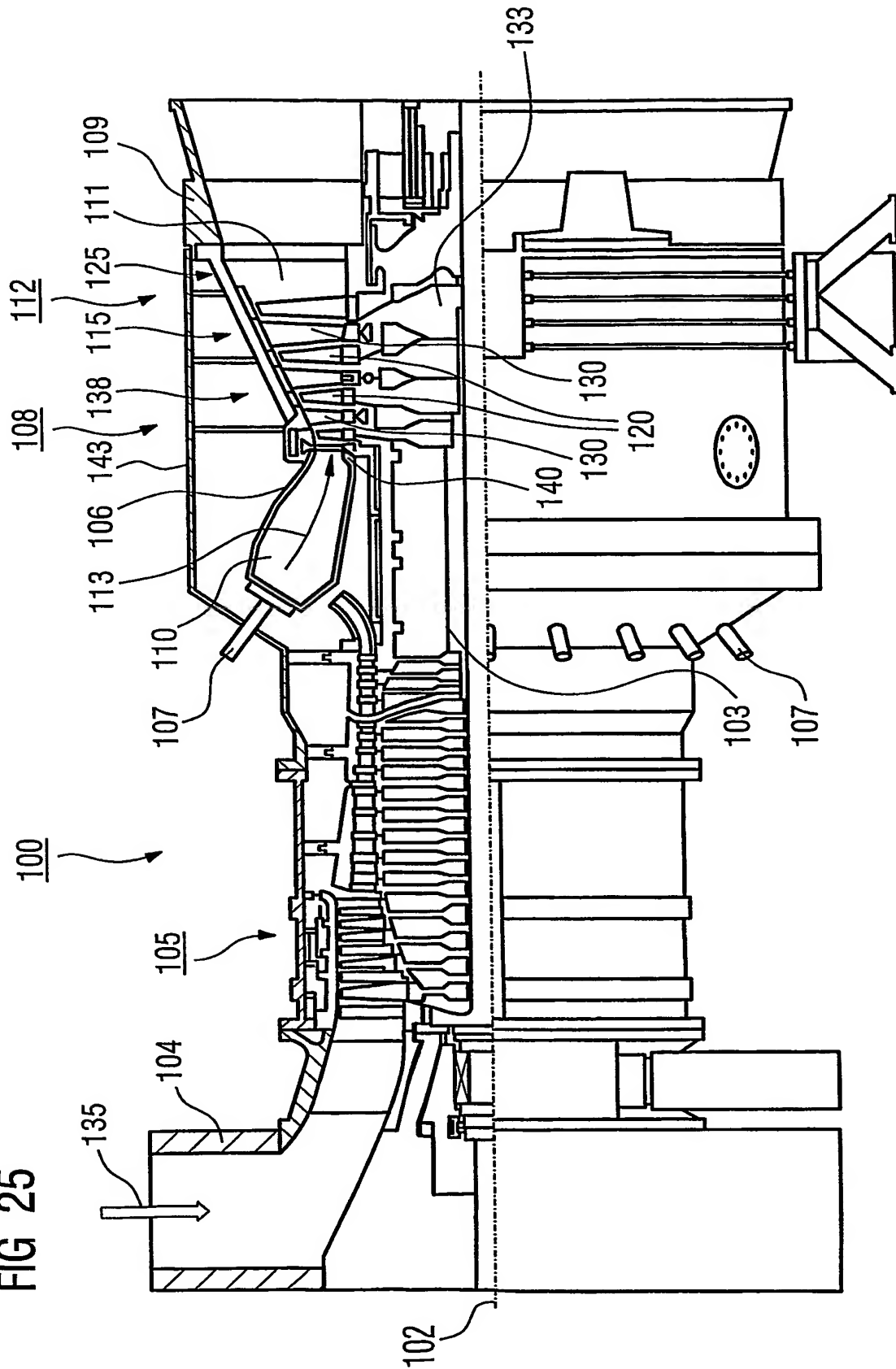
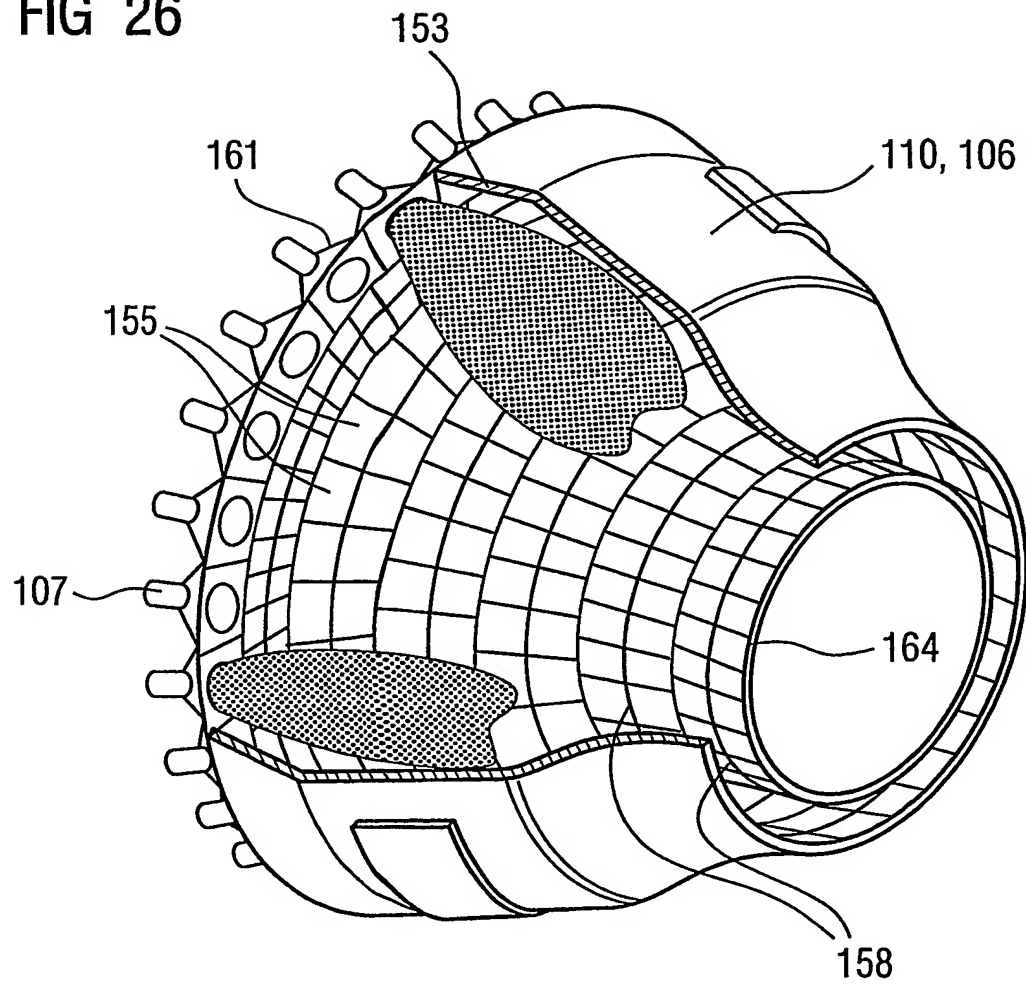


FIG 26



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/011429

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 B32B5/14 B32B15/00 B32B18/00 F01D5/28 F01D5/14
F23R3/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B32B F01D F23R

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	DE 43 38 457 A (MOTOREN TURBINEN UNION) 18 May 1995 (1995-05-18) Metal or ceramic component with a dense outer shell and a porous core - comprising core made up of hollow sintered spheres whose size increases towards core centreclaims 1,6-8; figures 2a,2b column 1, lines 1-57	1-22
A	US 6 235 370 B1 (MERRILL GARY B ET AL) 22 May 2001 (2001-05-22) Composite thermal barrier coating useful in gas turbine components, comprises a metal support structure (honeycomb)filled with a ceramic material filler of hollow ceramic particles in a ceramic matrix column 1, lines 14-16; claims 1-3,13; figures 1,2	1,13, 19-22
	----- -/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

14 February 2005

Date of mailing of the international search report

03/03/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Stabel, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/011429

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>US 3 900 629 A (SPENCER ANDREW R) 19 August 1975 (1975-08-19) Porous layer-structure for filtration and turbine cooling - has superimposed connected leaves with slit-pattern in different directions; photoetching metal sheets to create the slot pattern column 1, line 57 - column 2, line 8; figure 5</p> <p style="text-align: center;">-----</p>	29

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/011429

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 4338457	A	18-05-1995	DE 4338457 A1	18-05-1995
			FR 2712218 A1	19-05-1995
			GB 2284825 A , B	21-06-1995
			US 5634189 A	27-05-1997
US 6235370	B1	22-05-2001	AU 3383800 A	21-09-2000
			EP 1165941 A1	02-01-2002
			JP 2002538302 A	12-11-2002
			WO 0052307 A1	08-09-2000
US 3900629	A	19-08-1975	DE 2443926 A1	20-03-1975
			FR 2243819 A1	11-04-1975
			GB 1487741 A	05-10-1977
			JP 1139664 C	11-03-1983
			JP 50056480 A	17-05-1975
			JP 57031990 B	08-07-1982
			US RE29524 E	24-01-1978

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/011429

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 B32B5/14 B32B15/00 B32B18/00 F01D5/28 F01D5/14
F23R3/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B32B F01D F23R

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	DE 43 38 457 A (MOTOREN TURBINEN UNION) 18. Mai 1995 (1995-05-18) Metal or ceramic component with a dense outer shell and a porous core - comprising core made up of hollow sintered spheres whose size increases towards core centre Ansprüche 1,6-8; Abbildungen 2a,2b Spalte 1, Zeilen 1-57	1-22
A	US 6 235 370 B1 (MERRILL GARY B ET AL) 22. Mai 2001 (2001-05-22) Composite thermal barrier coating useful in gas turbine components, comprises a metal support structure (honeycomb) filled with a ceramic material filler of hollow ceramic particles in a ceramic matrix Spalte 1, Zeilen 14-16; Ansprüche 1-3,13; Abbildungen 1,2	1,13, 19-22

-/--



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

14. Februar 2005

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

03/03/2005

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Stabel, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/011429

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>US 3 900 629 A (SPENCER ANDREW R) 19. August 1975 (1975-08-19) Porous layer-structure for filtration and turbine cooling - has superimposed connected leaves with slit-pattern in different directions; photoetching metal sheets to create the slot pattern Spalte 1, Zeile 57 - Spalte 2, Zeile 8; Abbildung 5</p> <p>-----</p>	29

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/011429

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 4338457 A	18-05-1995	DE 4338457 A1	18-05-1995
		FR 2712218 A1	19-05-1995
		GB 2284825 A , B	21-06-1995
		US 5634189 A	27-05-1997
US 6235370 B1	22-05-2001	AU 3383800 A	21-09-2000
		EP 1165941 A1	02-01-2002
		JP 2002538302 A	12-11-2002
		WO 0052307 A1	08-09-2000
US 3900629 A	19-08-1975	DE 2443926 A1	20-03-1975
		FR 2243819 A1	11-04-1975
		GB 1487741 A	05-10-1977
		JP 1139664 C	11-03-1983
		JP 50056480 A	17-05-1975
		JP 57031990 B	08-07-1982
		US RE29524 E	24-01-1978